

◇産業技術総合研究所(産総研)研究員募集◇

公募人員：パーマネント型，年俸制，プロジェクト型，20名程度

配属先：【エレクトロニクス・製造領域】の研究ユニット

先端半導体研究センター，光電融合研究センター，先進パワーエレクトロニクス研究センター，エレクトロニクス基盤技術研究部門，センシング技術研究部門，ハイブリッド機能集積研究部門，製造基盤技術研究部門，次世代ものづくり実装研究センター

専門分野：

(1) 最先端半導体デバイス技術，3次元実装技術，先端ロジックやAIチップの回路設計技術，シミュレーション技術，シリコンフォトンクス・光ネットワーク技術，パワーエレクトロニクス、量子関連技術，エレクトロニクス・フォトンクスに関する材料・プロセス技術

(2) 先進加工プロセスのための材料・加工技術・表面科学・粉体工学・データサイエンス，センシングデバイス・システム技術，MEMSと半導体の集積化技術，異種材料接合技術，3次元積層造形技術，リマニュファクチャリング技術、レーザー加工，プラズマプロセス技術

応募資格：博士学位取得者（採用予定日において学位取得見込者を含む），又は博士号取得と同等の能力（企業での豊富な実務経験を含む）を有する者。

着任予定時期：2027年4月1日

雇用期間：パーマネント型は任期がありません。年俸制およびプロジェクト型については任期があります。

提出書類：Webによる登録が必要ですので，詳細については産総研ホームページの公募案内をご覧ください。

応募期間：2026年4月上旬～5月7日23時59分

（今後変更となる場合あり）

問い合わせ・書類送付先・その他：詳細については下記産総研ホームページの公募案内をご覧ください。

https://www.aist.go.jp/aist_j/humanres/02kenkyu/job_category.html

◆メールでのお問い合わせは、M-eleman-recruit-ml@aist.go.jp へ。

